## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER-

11121904

: 30-04-99

14-10-97

APPLICATION DATE : 14-10-97 APPLICATION NUMBER : 09280504

. 0920030

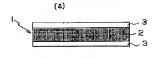
APPLICANT: HITACHI COMMUN SYST INC;

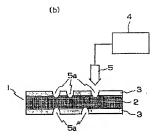
INVENTOR: TANAKA SHIGENORI:

INT.CL. : H05K 3/08 H05K 3/04

TITLE : PRODUCTION OF PRINTED WIRING

BOARD





ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To surely and easily form a refined circuit pattern without the use of a harmful liquid or large-scaled facility.

SOLUTION: Unrequired part of a copper foil 3 is melted and removed by a laser light which is emitted from a laser processing machine 4 so as to form a given circuit pattern. Consequently, only a part which has been irradiated with the laser light 5 is cut out in the copper foil 3, and since the copper foil 3 can be surely formed without thinning, in comparison to the case of conventional technology for forming a circuit pattern through etching, refined circuit pattern is produced. Further, handling is facilitized since a harmful liquid such as diluted suffic acid is not used for etching, and there is no need for treating waste liquid from the point of view of environmental pollution and moreover a large-scaled facility becomes unnecessary.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開平11-121904

(43)公開日 平成11年(1999)4月30日

(51) Int.CL.4		識別記号	FΙ		
H05K	3/08		H05K	3/08	D
	3/04			3/04	7.

		審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 4	頁)
(21)出願番号	特膜平9-280504	000233479		
			日立通信システム株式会社	
(22) 出願日	平成9年(1997)10月14日		神奈川県横浜市戸塚区戸塚町180番地	
		(72)発明者	宮内 紀之	
			神奈川県横浜市戸塚区戸塚町180番地	H
			立通信システム株式会社内	
		(72)発明者	菊地 光一	
			神奈川県横浜市戸塚区戸塚町180番地	Ħ
			立通信システム株式会社内	
		(72) 発明者	田中 薫劇	
		(10) )29711	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町180番地	В
			立通信システム株式会社内	-
		on a charm t		
		(74)代理人	弁理士 秋本 正実	

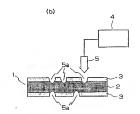
## (54) 【発明の名称】 プリント配線板の製造方法

### (57)【要約】

【課題】 有害液や大型の設備を使用することなく、よ り微細な回路パターンを確実にかつ容易に形成するこ

٤. 【解決手段】 レーザ加工機4から照射されたレーザ光 5により銅箔3の不要部分を溶融除去し所定の回路パタ ーン6を形成すると、銅箔3においてレーザ光5が照射 された部分だけカットされることになるので、エッチン グにより回路パターンを形成する従来技術に比較し、銅 箔3を細りが発生することなく確実に形成でき、より微 細な回路パターンを実現できる。しかも、エッチングの ように希硫酸からなる有害液を使用しないので取扱いが 容易となり、環境上の観点から排液処理を考慮すること も不要になり、また大型の設備も不要となる。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 コア材の網箔の不要部分を除去して回路 パターンを形成するプリント 監線板において、コア材の 網箔の所定位置にレーザ光を照射し、該レーザ光により 網箔の不要部分を削除して所定回路パターンを形成する ことを特権とするプリント配線板の製造方法。

【請求項2】 コア材の制造の不要部分を除去して回路 パターンを形成するプリント配線板において、コア材の 網絡の所定に置にウォータジェットを噴射し、該ウォー タジェットにより網路の不要部分を削除して所定回路バ ターンを形成することを特徴とするプリント配線板の契 造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリント配線板の 製造方法に係り、特に基板表面に干め網絡が積層された コア材を用い、網絡の不要部分を削除して回路バターン を形成するのに好適なプリント配線板の製造方法に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】従来、ブリント配線板を製造する場合 図4(a)に示す如く子め基板31の表面に網店32が 積偏されたコア材30を用い、その網店3とはも形成 すべき回路パターンと対応する位置に図示していてスク フィルムを印刷し(マスキング)、次いて網路32の 要部分をエッチングにより除去することにより同図

(b) に示す如く所定の回路パターンに形成し、さらに これを洗浄した後、次にスルーホール処理等のような必 要な工程に発行することにより、因名に示すようなアリ ント配線板Aを形成している。なお、図らにおいて符号 33~35はそれぞれの回路パターンを示している。 【0003】能って、最来の始立方法においては、図5

【0003】従って、従来の製造方法においては、図5 に示すマスクフィルム作成工程51、マスキング工程5 2、エッチング工程53、洗浄工程54を順次22るエッ チング処理を行うことにより回路パターン33~35を 形成している。

## [0004]

【参明が解除しようとする問題】ところで、上記従来核 你では、網箔32をエッケングすることにより所定の個 路バターンを形成しているが、網路32が付け根部分ま で完全にエッチングされるまでに時間を要し、そのた が、網路32において個方向の両側が四4(b)に示す 加く細くなってしまい、細り現像を生しるので、より厳 縄空国路バターンを形成することが困難となる問題があ 。この問題を解消するだめ、練路32の解りを消く ることが容易に考えられるが、そのようにした場合、回 路バターンに流れる電流容量を確保することが困難となるおとがある。

【0005】また、エッチング処理の場合、網箔を腐食させるために発硫酸等の有害液を取り扱うので、それだ

け取り扱いに注意を要するばかりでなく、排液の処理に 際して環境上の安全性を考慮しなければならず、しか も、大型の設備を必要としてコストがかさむなどの問題 がある。

【0006】本発明の目的は、上記従来技術の問題点に 鑑み、有害液や大型の設備を使用することなく、より做 棚な回路パターンを電実にかつ容易に形成することがで きるプリント配線板の製造方法を提供することにある。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明では、コア村の飼 部の不要部分を除去して回路パケッンを形成するプリント配線板において、コア村の網部の所定位理にレーザ光 を照射することとウォーゲジェットを預射することとの 向れかを行い、その何れかにより網部の不知部分を削除 して所定回路パケーンを形成することを特徴とし、これ によって上記目的を達成し得たものである。 【0008】

## 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図1万至 図3により説明する。

【0009】実施例のプリント配線板は、図1(a)に示すように、干め基板2の表面に頻絡3を積置したコア材1が形成され、その網絡3の不要部分を除去することにより、回路パターンが形成される。この点は従来技術と固様である。

【0010】本発明方法においては、図1(b)に示す ようにレーザ加工機を目れ、該加工機はよりレーザ 光ちを照射することにより、網落3の不要部分を除去し て所定の回路パターンを形成するようにしたものであ る。レーザ加工機はは詳細に同いしていないが、公知の 如く電源の供給により発示するレーザ発展器と、該発振 器により所望波長のレーザ光を出射する出力部と、該地 別がからのレーザ光を開落3に原射する光学系とを有 し、レーザ光も第3に原射する光学系とを し、レーザ光5を網落3に照射したとき、該網落3の原 財した部分を図1(b)に示すように、レーザ光線の網 電拡板2の表面側まで達するよう源し除去し、レーザ光線の網 網落3にレーザカット部5 a を形成できるようにしてい る。この場合、レーザ光5の強度は制度3をその厚き分 だけ溶解除また後名程度に関節されている。この場合、レーザ光5の強度は制度3をその厚き分 だけ溶解除また機名程度に関節を3といる。

【0011】そして、レーザ光5の照射によって回路パ クーンを形成する場合、図3(a)に示すように、網箱 3に対し形成しようとする回路パターンの開始のみにレ ーザ光5を照射することによりそれぞれの回路パターン 6a~6cを形成し、或いは同図(b)に示すように、 網路3に対しレーザ光5を立いに直交する二方向に走査 させて照射することにより、幅広の回路パターン6 a′,6b′,6c′をそれぞれ形成する。

【0012】なお、網箔3に対するレーザ光5の照射位 置は、図示しない制御装置に制御される。制御装置はマ オペレータによって予め入力された網箔3の不要部分の データに基づき、コア材1を搭載している移動テーブル を移動(若しくはレーザ加工機4を搭載している移動テ ーブルを移動) することによりコントロールされる。 【0013】このようにレーザ加工機4を用い、該レー ザ加工機 4 から昭射されたレーザ光5により網箔3の不 要部分を溶融除去し、図3に示す如く所定の回路パター ン6を形成すると、銅箔3においてレーザ光5が昭射さ わた部分だけカットされることになるので、エッチング により同路パターンを形成する従来技術に比較し、銅箔 3を細りが発生することなく確実に形成でき、より微細 な回路パターンを実現することができる。しかも、エッ チングのように希硫酸からなる有害液を使用することが ないので、取扱いが容易となるばかりでなく、環境上の 観点から排液処理を考慮することも不要になり、また大 型の設備も不要となる。

【0014】さらに、エッチングする従来技術に比較す ると、図2に示すように、レーザカット処理21だけで 済むので、マスクフィルム作成工程51,マスキング5 2. エッチング53、洗浄54の工程を順に行うことが 不要になり、工程の知縮化を図ることができる。 【0015】なおレーザカット処理21においては、図 3(a)に示すように、銅箔3に対しレーザ光5をそれ ぞれの回路バターン6a~6cの周囲に沿って照射し、 回路パターン6 a~6 cの周囲の部分だけを溶融除去す ると共に、それ以外の部分の銅箔をそのまま残して残存 鎌箔部7とすると 網絡3の最低限必要な部分だけのカ ットだけで済むので、処理時間を大幅に短縮することが でき、これにより短納期、少ロットの生産に特に有益で ある。しかも、それぞれの回路パターン6 a~6 c と関 係のない部分である残存銅箔部7を接地すれば、該残存 銅箔部7がけアナログ回路などの際のノイズ吸収用シー ルドバターンとなり、ノイズに対して容易に対処するこ とができる。

【0016】一方、図3(b)に示すような幅広の回路 パターン6a', 6b', 6c'を形成すると、レーザ 光5を直交させて走査すればよいので、レーザ光5の走 査を簡素化でき、処理時間のさらに短縮化を図ることが でき、またそれぞれの回路パターンが幅広となることに より、電流容量の大きなものに対処することができる。

【0017】また図示実施例では、レーザ加工機4を用 いた例を示したが、例えば水圧を利用するウォータジェ ット加工機でも代用することができる。即ち、所望の高 圧からなる水をノズルにより暗射させるウォータジェッ ト加工機を用い、高圧水が網箔3の所定位置に暗射した とき 網络3の不要部分が切断除去されることにより。 回路パターンを形成するようにしても上記と同様の作用 効果を得ることができ、従って、本発明によれば、レー ザカットあるいはウォータ・ジェットカットの何れかー 方を用いて網箔3を線状に除去することにより、回路バ ターンを良好にかつ容易に形成することができる。 [0018]

【発明の効果】以上述べたように、本発明方法によれ、 ば、コア材の銅箔の所定位置にレーザ光を照射すること とウォータジェットを噴射することとの何れかを行い、 その何れかにより網箔の不要部分を削除して所定回路バ ターンを形成するようにしたので、従来技術のように銅 箔に細りが発生するのを防止でき、有害液や大型の設備 を使用することなく、より微細な回路パターンを確実に かつ容易に形成することができる効果がある。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるプリント配線板の製造方法の一実 施例を示すコア材の断面図(a)及びレーザ加工時の断 面図(b)。

【図2】同じくプリント配線板を工程順に示すフローチ

【図3】同じく本発明によって製造されたプリント配線 板をそれぞれ示す平面説明図。

【図4】従来技術のプリント配線板の製造方法を示すコ ア材の断面図(a) 及びエッチング加工時の断面図 (b).

【図5】従来技術のプリント配線板を工程順に示すフロ ーチャート.

【図6】従来技術のプリント配線板を示す平面説明図。 【符号の説明】

1…コア材、2…基板、3…銅箔、4…レーザ加工機、 5…レーザ光、6a~6c, 6a'~6c'…回路パタ ーン。

